

REC'D **2 5 FEB 2005**WIPO PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 27 DEC. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1. a) OU b) Martine PLANCHE

INSTITUT

NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE SIEGE 26 bis, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpi.fr

ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL CREE PAR LA LOI Nº 51-444 DU 19 AVRIL 1951

• •



75800 Paris Cedex 08

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54 Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE Réservé à l'INPI REMISE DES PIÈCES À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DATE 19 DEC 2003 Cabinet Hecké LIEU 38 INPI GRENOBLE World Trade Center - Europole N° D'ENREGISTREMENT 0315031 5, place Robert Schuman NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI BP 1537 DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 19 DEC. 2003 38025 Grenoble Cedex 1 PAR L'INPI Vos références pour ce dossier PA1860FR (facultatif) □ N° attribué par l'INPI à la télécopie Confirmation d'un dépôt par télécopie Cochez l'une des 4 cases suivantes NATURE DE LA DEMANDE (1) Demande de brevet Demande de certificat d'utilité Demande divisionnaire \Box Date Nº Demande de brevet initiale Date N٥ ou demande de certificat d'utilité initiale $\dot{\Box}$ Transformation d'une demande de Date brevet européen Demande de brevet initiale No TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Microcomposant à cavité hermétique comportant un bouchon et procédé de fabrication d'un tel microcomposant Pays ou organisation DÉCLARATION DE PRIORITÉ N° Date OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE Pays ou organisation LA DATE DE DÉPÔT D'UNE **DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE** Pays ou organisation Date S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» Personne morale Personne physique DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases) Commissariat à l'Energie Atomique ou dénomination sociale Prénoms Etablissement Public de Caractère scientifique, technique et industriel Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF 31- 33 rue de la Fédération Domicile ou 75752 Paris Code postal et ville siège Pays française Nationalité N° de télécopie (facultatif) N° de téléphone (facultatif) Adresse électronique (facultatif) S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2





19 DEC 2003				
LIEU THE THE PARTY OF THE PARTY		3 1 2		
38 INPI GRENOBLE N° D'ENREGISTREMENT				
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 0315031		PA1860FR		
	The Contract of Contract		DB 540 W / 2	
G MANDATAIRE (SIL) WHITE			manufacture (1997) H. Historica (1997)	
Nom	Hecké			
Prénom	Gérard	THE CHARGE WATER THE \$ 76 KG S. S. S. ST. STREETMENT COMM. C. 100 S. S. TOT 41	Jouvray	
Cabinet ou Société			Marie-Andrée	
	Cabinet Hed	cké (S.A.)		
N °de pouvoir permanent et/ou			remanda ()	
de lien contractuel				
Due	World Trade	Center - Eur	Today The Control of	
Rue	5 place Deb	Center - Eur	opole	
Adresse Code postal et ville	5, place Robert Schuman - BP 1537			
Pays	France	noble Cedex		
N° de téléphone (facultatif)		account to respect to the account to the same it is as a	The state of the s	
N° de télécopie (facultatif)	NO 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
Adresse électronique (facultatif)	04 76 84 95	48		
INVENTEUR (S) Continued (Jacumany)	hecke@dial.	oleane.com	an manager room. The second results are the second results are second	
一一一一一一一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	Les inventeurs son	t nécessairement des	s personnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs	☐ Oui	and her has seen to de the angerest,		
sont les mêmes personnes	Non: Dans ce	cas remnlir le formu	llaire de Désignation d'inventeur(s)	
E RAPPORT DE RECHERCHE	Uniquement name	lite are sentenced new parts	maire de Designation d'inventeur(s)	
Établissement immédiat	To the same of the	ne demande de previ	et (y compris division et transformation)	
ou établissement différé				
Paiement échelonné de la redevance (en deux rersements)	Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt			
(on active resements)	Non Non			
RÉDUCTION DU TAUX	11-1			
DES REDEVANCES	Uniquement pour les personnes physiques			
	Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)			
	- obtaine anterieur	emem a ce depot pour	Cette invention Common	
Po of Augusta	accision a damission a	l assistance gratuite ou 1	indiquer sa référence) : AG	
SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS	Cochez la casa si l	o do o situiti di di di		
	☐ Cochez la case si la description contient une liste de séquences			
Le support électronique de données est joint				
La déclaration de conformité de la liste de				
Sequences sur support papier avec la	- Castrood			
support électronique de données est jointe				
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite»,				
indiquez le nombre de pages jointes				
SIGNATURE DU DEMANDEUR		The state of the s	VICA DE LA SPÉRE	
OU DU MANDATAIRE Géra	ard Hecké		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI	
	95-1201		OO DE L'HAPI	
(Nom et qualité du signataire) CPI				
·	<u>:</u>			
·	e-Andrée Jour 01-0410	ray	C. 874/	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI. Microcomposant à cavité hermétique comportant un bouchon et procédé de fabrication d'un tel microcomposant

5 Domaine technique de l'invention

L'invention concerne un microcomposant comportant une microcavité hermétique, délimitée par un capot dans lequel est formé au moins un orifice, et, sur le capot, une couche de bouchage rendant la microcavité hermétique.

État de la technique

10

15

20

25

L'encapsulation hermétique des microsystèmes électromécaniques est nécessaire pour plusieurs raisons. La poussière et l'humidité peuvent, notamment, perturber le fonctionnement des parties mobiles et les contacts électriques peuvent être dégradés par l'oxygène de l'air ambiant.

Classiquement, les microsystèmes électromécaniques sont enfermés dans une microcavité hermétique délimitée par un capot. Un procédé de fabrication connu d'un capot hermétique est représenté sur les figures 1 et 2. Les microsystèmes électromécaniques 1 sont généralement disposés sur un substrat 2. Comme représenté à la figure 1, le capot est formé, sur le substrat 2 et sur une couche sacrificielle 3 formée sur le substrat 2 et sur les microsystèmes 1, par une couche solide 4 dans laquelle est formé un orifice 5 ou, éventuellement, plusieurs orifices 5. Puis, la couche sacrificielle 3 est enlevée par l'intermédiaire de l'orifice 5, de manière à obtenir une microcavité 6, comme représenté à la figure 2. Ensuite, une couche de bouchage 7, est déposée sur la couche solide 4 constituant le capot, de manière à rendre la microcavité 6 hermétique.

La fabrication par l'intermédiaire d'une couche sacrificielle 3 présente, entre autres, deux problèmes, à savoir une herméticité insuffisante et une durée importante de l'étape de retrait de la couche sacrificielle 3, en particulier dans le cas de capots 4 de taille importante.

En effet, afin d'assurer un bouchage hermétique du capot 4, les orifices 5 sont typiquement de petite taille et localisés dans des zones de faible épaisseur de la couche sacrificielle 3, et en conséquence de la microcavité 6, comme représenté à la figure 1. Typiquement, l'épaisseur de la couche sacrificielle 3 à l'emplacement de l'orifice 5, dans une zone périphérique de la microcavité 6, est de l'ordre de 0,3 microns, tandis que l'épaisseur de la couche sacrificielle 3 recouvrant les microsystèmes électromécaniques 1 est de l'ordre de 10 microns. L'étape de gravure de la couche sacrificielle 3 est alors longue et difficile. Cet inconvénient est d'autant plus prononcé que, pour assurer au mieux le bouchage, l'épaisseur de la couche sacrificielle 3 à l'emplacement de l'orifice 5 est réduite, parfois en dessous de 0,2 microns.

20 Objet de l'invention

_ ___

5

10

15

L'invention a pour but de remédier à ces inconvénients et, en particulier, d'assurer l'herméticité d'une microcavité tout en réduisant la durée du procédé de fabrication de la microcavité.

25

Selon l'invention, ce but est atteint par le fait que le microcomposant comporte, sous la couche de bouchage, un bouchon recouvrant l'orifice et une partie du capot sur la périphérie de l'orifice, le matériau du bouchon étant un matériau susceptible de se déformer par fluage.

Selon un premier mode de réalisation préférentiel, le matériau susceptible de se déformer par fluage est un matériau polymérisé, notamment choisi parmi les résines photosensibles et le polyimide.

5

Selon un second mode de réalisation préférentiel, le matériau susceptible de se déformer par fluage est un verre, notamment choisi parmi les verres de phosphosilicate.

10

L'orifice peut avoir une dimension inférieure à 5 micromètres et l'épaisseur du bouchon peut être comprise entre 2 et 6 micromètres.

L'orifice est, de préférence, disposé sur une partie sommitale de la microcavité.

15

L'invention a également pour but un procédé de fabrication d'une microcavité hermétique d'un microcomposant, comportant successivement

- le dépôt, sur un substrat, d'une couche sacrificielle,
- le dépôt, sur le substrat et sur la couche sacrificielle, d'une couche constituant le capot,

20

25

- la gravure, dans le capot, d'au moins un orifice débouchant sur la couche sacrificielle,
- l'enlèvement de la couche sacrificielle, à travers l'orifice, de manière à créer la microcavité,
- le dépôt de la couche de bouchage, de manière à rendre la

microcavité hermétique,

procédé comportant, après enlèvement de la couche sacrificielle et avant dépôt de la couche de bouchage, le dépôt du bouchon recouvrant l'orifice et une partie du capot sur la périphérie de l'orifice.

Selon un mode de réalisation particulier, le bouchon étant en verre de phosphosilicate, le bouchon est obtenu par un procédé sol gel ou par pulvérisation cathodique.

Selon un développement de l'invention, le bouchon est constitué par un matériau poreux et, par exemple, un polymère poreux.

Selon un mode de réalisation particulier, le matériau poreux étant une résine photosensible, le procédé comporte une étape de recuit à haute température et une étape de pompage du gaz contenu dans la microcavité, à travers le matériau poreux, avant le dépôt de la couche de bouchage.

Description sommaire des dessins

15

10

D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre de modes particuliers de réalisation de l'invention donnés à titre d'exemples non limitatifs et représentés aux dessins annexés, dans lesquels :

20

Les figures 1 et 2 représentent deux étapes d'un procédé de fabrication d'un microcomposant selon l'art antérieur.

Les figures 3 à 6 représentent, en coupe, quatre étapes successives d'un mode de réalisation particulier d'un procédé de fabrication d'un microcomposant selon l'invention.

25

Les figures 7 et 8 représentent, respectivement en vue de dessus et en coupe selon l'axe A-A, l'étape précédant le dépôt de la couche de bouchage d'un autre mode de réalisation particulier d'un procédé de fabrication d'un microcomposant selon l'invention.

La figure 9 représente une étape de pompage d'un mode de réalisation particulier d'un procédé de fabrication d'un microcomposant selon l'invention.

5 Description de modes particuliers de réalisation

10

15

20

25

Comme représenté sur les figures 3 et 4, l'orifice 5 gravé dans le capot 4 et débouchant sur la couche sacrificielle 3 est, de préférence, disposé sur une partie sommitale de la microcavité 6, c'est-à-dire à un emplacement ou la couche sacrificielle 3 a une épaisseur maximale, par exemple de l'ordre de 8 à 10 microns. Ainsi, la durée de l'étape ultérieure de création de la microcavité 6 par enlèvement de la couche sacrificielle 3, à travers l'orifice 5, représentée à la figure 4, est diminuée sensiblement par rapport à l'art antérieur.

Sur la figure 5, un bouchon 8 est déposé, après enlèvement de la couche sacrificielle 3 et avant dépôt de la couche de bouchage 9, de manière à recouvrir l'orifice 5 et une partie du capot 4 sur la périphérie de l'orifice 5. Le matériau du bouchon 8 est un matériau susceptible de se déformer par fluage. Dans un premier mode de réalisation, le matériau susceptible de se déformer par fluage est un matériau polymérisé, notamment choisi parmi les résines photosensibles et le polyimide. Dans un second mode de réalisation, le matériau susceptible de se déformer par fluage est un verre, notamment choisi parmi les verres de phosphosilicate. Ces matériaux permettent de boucher l'orifice 5 sans pour autant entrer dans la microcavité 6. De plus, ces matériaux supportent les conditions de dépôt de la couche de bouchage 9 destinée à rendre la microcavité 6 hermétique, comme représenté à la figure 6. L'épaisseur du bouchon 8 est, de préférence, comprise entre 2 et 6 micromètres.

Le bouchon peut être réalisé par le dépôt d'une solution de polymère visqueuse recouvrant le capot 4, suivi par la gravure de la couche ainsi obtenue pour délimiter latéralement le bouchon 8.

Dans un autre mode de réalisation, le bouchon 8 peut être réalisé par un procédé de type sol gel ou par pulvérisation cathodique, de manière à obtenir, par exemple, un verre de phosphosilicate («PSG : phosphosilicate glass»).

Comme représenté aux figures 5 et 6, le bouchon 8 peut avoir des flancs 10 inclinés, ce qui permet d'améliorer l'adhésion de la couche de bouchage 9 déposée sur le bouchon 8 et, ainsi, d'assurer un bouchage hermétique sans risque de faille.

Afin d'empêcher un dépôt du matériau constituant le bouchon 8 à l'intérieur de la microcavité 6, l'orifice 5 a, de préférence, une dimension inférieure à 5 micromètres. L'orifice 5 peut, par exemple, avoir une section sensiblement rectangulaire de 3μm par 5μm. La gravure de la couche sacrificielle 3 étant ralentie par la réduction de la taille de l'orifice 5, le microcomposant comporte, de préférence, une pluralité d'orifices 5, notamment dans le cas d'un capot 4 de taille importante. Sur les figures 7 et 8, par exemple, six orifices 5 sont agencés sur deux lignes comportant chacune trois orifices 5. Chacun des orifices 5 est bouché par un bouchon 8 associé, recouvrant l'orifice 5 correspondant et une partie du capot 4 sur la périphérie de l'orifice 5, par exemple sur une surface de 20μm par 15μm.

25

20

10

15

Le bouchon 8 n'est pas nécessairement hermétique. En particulier, le bouchon peut être constitué par un matériau poreux, par exemple par un polymère poreux. Le matériau poreux est, par exemple, une résine photosensible, recuite à une température supérieure à 300°C. Comme illustré à la figure 9, un bouchon

8 poreux permet de pomper du gaz contenu dans la microcavité_6, à travers le matériau poreux, avant le dépôt de la couche de bouchage 9. Ceci permet de contrôler la pression et la nature du gaz à l'intérieur de la microcavité 6 lors de l'étape de bouchage.

5

10

Le matériau de la couche sacrificielle 3 peut être un polymère, par exemple du polyimide ou une résine photosensible, permettant une gravure rapide, par exemple une gravure sèche, ou un matériau obtenu par un procédé de type sol gel. Le capot 4 et la couche de bouchage 9 peuvent être en dioxyde de silicium (SiO₂), en nitrure de silicium (Si₃N₄) ou en métal. Le capot 4 peut, par exemple, être réalisé par un dépôt de dioxyde de silicium ayant, par exemple, une épaisseur de 1,5 microns. La couche de bouchage 9 est, de préférence, réalisée par un dépôt de nitrure de silicium d'une épaisseur de 2 microns, par exemple.

15

L'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation particuliers représentés. En particulier, le nombre d'orifices 5 peut être quelconque. Il est éventuellement possible d'associer une même couche, constituant plusieurs bouchons 8, à plusieurs orifices 5.

20

Revendications

1. Microcomposant comportant une microcavité (6) hermétique, délimitée par un capot (4) dans lequel est formé au moins un orifice (5), et, sur le capot (4), une couche de bouchage (9) rendant la microcavité (6) hermétique, microcomposant caractérisé en ce qu'il comporte, sous la couche de bouchage (9), un bouchon (8) recouvrant l'orifice (5) et une partie du capot (4) sur la périphérie de l'orifice (5), le matériau du bouchon (8) étant un matériau susceptible de se déformer par fluage.

.

10

5

- 2. Microcomposant selon la revendication 1, caractérisé en ce que le matériau susceptible de se déformer par fluage est un matériau polymérisé.
- Microcomposant selon la revendication 2, caractérisé en ce que le matériau
 polymérisé est choisi parmi les résines photosensibles et le polyimide.
 - 4. Microcomposant selon la revendication 1, caractérisé en ce que le matériau susceptible de se déformer par fluage est un verre.
- 5. Microcomposant selon la revendication 4, caractérisé en ce que le verre est choisi parmi les verres de phosphosilicate.
 - 6. Microcomposant selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'orifice (5) a une dimension inférieure à 5 micromètres.

25

7. Microcomposant selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'orifice (5) est disposé sur une partie sommitale de la microcavité (6).

- 8. Microcomposant selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il comporte une pluralité d'orifices (5).
- 9. Microcomposant selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que l'épaisseur du bouchon (8) est comprise entre 2 et 6 micromètres.

5

10

15

20

25

- 10. Microcomposant selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que le bouchon (8) comporte des flancs (10) inclinés.
- 11. Procédé de fabrication d'une microcavité (6) hermétique d'un microcomposant selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, comportant successivement
 - le dépôt, sur un substrat (2), d'une couche sacrificielle (3),
 - le dépôt, sur le substrat (2) et sur la couche sacrificielle (3), d'une couche constituant le capot (4),
 - la gravure, dans le capot (4), d'au moins un orifice (5) débouchant sur la couche sacrificielle (3),
 - l'enlèvement de la couche sacrificielle (3), à travers l'orifice (5), de manière à créer la microcavité (6),
 - le dépôt de la couche de bouchage (9), de manière à rendre la microcavité (6) hermétique,

procédé caractérisé en ce qu'il comporte, après enlèvement de la couche sacrificielle (3) et avant dépôt de la couche de bouchage (9), le dépôt du bouchon (8) recouvrant l'orifice (5) et une partie du capot (4) sur la périphérie de l'orifice (5).

- 12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que, le bouchon-(8) étant en verre de phosphosilicate, le bouchon (8) est obtenu par un procédé choisi parmi les procédés sol gel et la pulvérisation cathodique.
- 5 13. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que le bouchon (8) est constitué par un matériau poreux.
 - 14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce que, le matériau poreux étant une résine photosensible, le procédé comporte une étape de recuit à haute température.
 - 15. Procédé selon l'une des revendications 13 et 14, caractérisé en ce que le procédé comporte une étape de pompage du gaz contenu dans la microcavité (6), à travers le matériau poreux, avant le dépôt de la couche de bouchage (9).

10

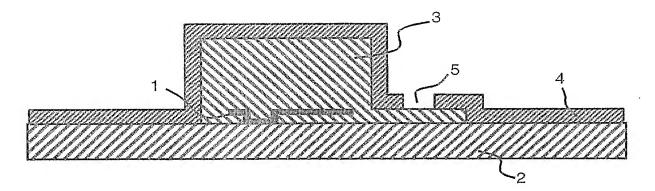


Figure 1 (Art antérieur)

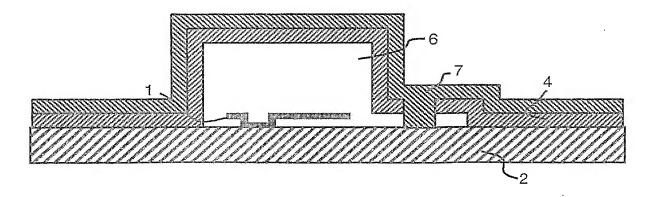
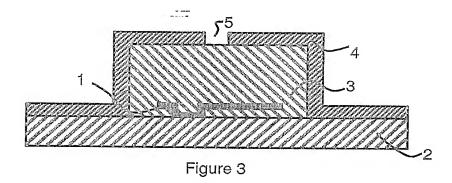
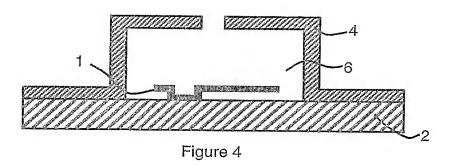
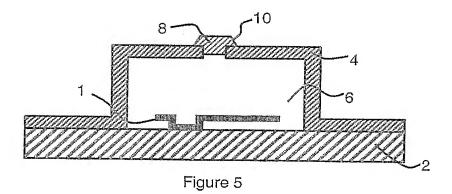


Figure 2 (Art antérieur)

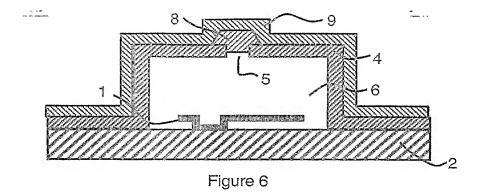
2/4







3/4



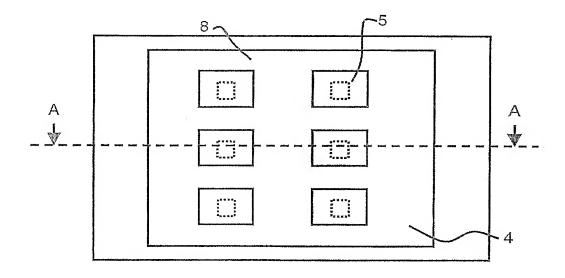
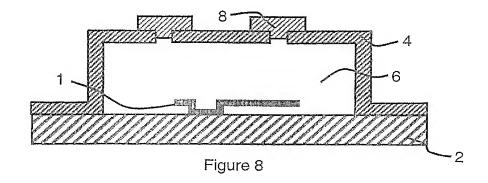
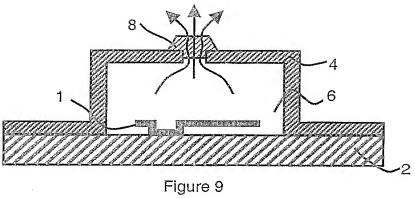
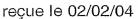


Figure 7



4/4







BREVET D'INVENTION





Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1/ 1



(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

	3 04 33 04 Telecopie : 33 (1) 42 34	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'	encre noire DB 113 @ W / 2706
	es pour ce dossier (facultatif	1 3-1 1 0 0 0 1 1 1	311/24
	STREMENT NATIONAL	0315031	
TITRE DE L'IN	IVENTION (200 caractères ou		
Microcon fabricatio	mposant à cavité on d'un tel micro	hermétique comportant un bouchor composant	n et procédé de
· -/~ = reagant			
	ariat à l'Energie	-	
	EN TANT QU'INVENTEU		
Nom		Robert	1
Prénoms		Philippe	
Adresse	Rue	9, rue Louis Vidal	e e
	Code postal et ville	38100 Grenoble	,
	ppartenance (facultatif)		
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I	ppartenance (facultatif)		
S Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'a	ppartenance (facultatif)		
S'il y a plus	de trois inventeurs, utilisez	plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de	la page suivi du nombre de pages.
DATE ET S DU (DES) I OU DU MA	SIGNATURE(S) DEMANDEUR(S) ANDATAIRE ualité du signataire)	Gérard Hecké	Marie-Andrée Jouvray CPI 01-0410

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.